Semiconductor Materials 2024/06/12

材料工学科 Department of Materials Science 弓野健太郎 Kentaro Kyuno

半導体にかる電気伝導

Electrical transport in semiconductors

Diffusion current (concentration gradient)

演習 1

n型半導体において、0.1cmの間で電子密度が $1x10^{18}$ から $7x10^{17}$ cm $^{-3}$ へと直線的に変化している。このときの拡散電流を計算せよ。ただし、拡散係数を22.5cm 2 /sとする。

Exercise 1

Assume that, in an n-type semiconductor, the electron concentration varies linearly from $1x10^{18}$ to $7x10^{17}$ cm⁻³ over a distance of 0.1cm. Calculate the diffusion current assuming that the electron diffusivity is 22.5 cm²/s.

$$J = g \cdot D \cdot \frac{dn}{d\alpha}$$

$$\frac{1\times10^{18}}{7\times10^{17}}$$
 $\frac{1\times10^{18}}{7\times10^{17}}$
 $\frac{1\times10^{18}}{7\times10^{17}}$
 $\frac{1\times10^{18}}{1\times10^{18}}$
 $\frac{1\times10^{18}}{1\times10^{18}}$

=
$$[.6 \times 10^{-19} (c) \times 22.5 \text{ cm}^2/\text{s} \times (\frac{7 \times 10^{17} - |\times 10^{18}|}{0.|(cm)})$$

$$=-10.8\left(\frac{c}{s}\right)\frac{1}{cm^2}$$

$$= -10.8 \quad \frac{\triangle}{\omega^2}$$

演習 2

少数キャリア(ホール)が均一なn型半導体の一点に注入されているとする。この試料に50V/cmの電界をかけたところ、この電界によって少数キャリアが 100μ sの間に1cm移動したとする。このとき、少数キャリアのドリフト速度、移動度、拡散係数を求めよ。ただし、T=300Kとする。

Exercise 2

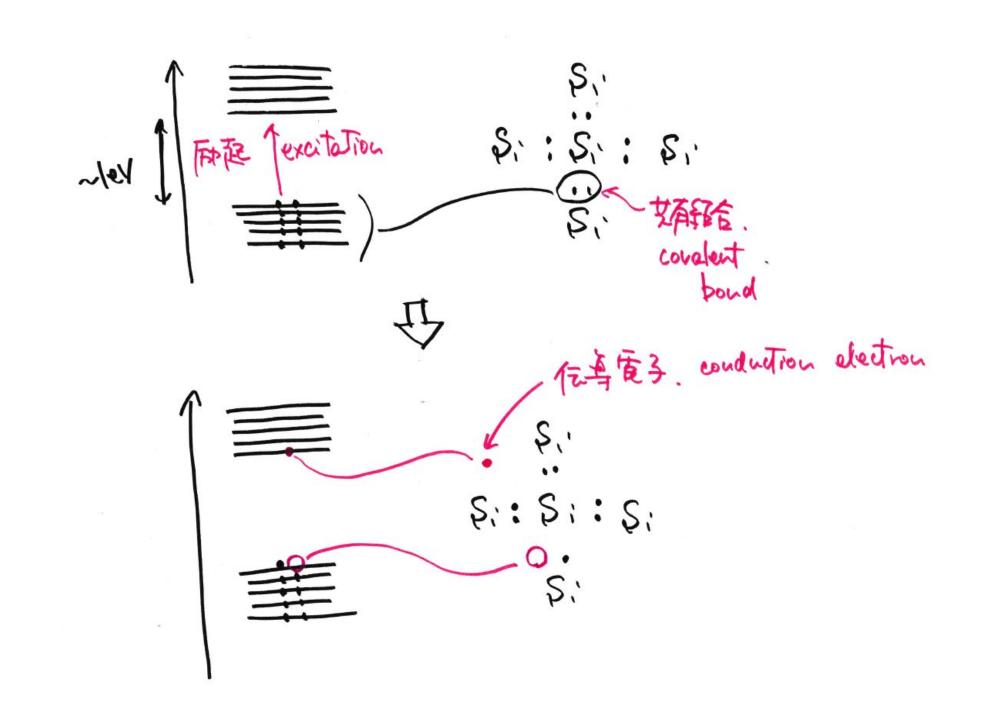
Minority carriers (holes) are injected into a homogeneous n-type semiconductor sample at one point. An electric field of 50V/cm is applied across the sample. As a result, the field moves these carriers a distance of 1cm in $100\mu s$. Find the drift velocity, mobility and diffusivity of these carriers.

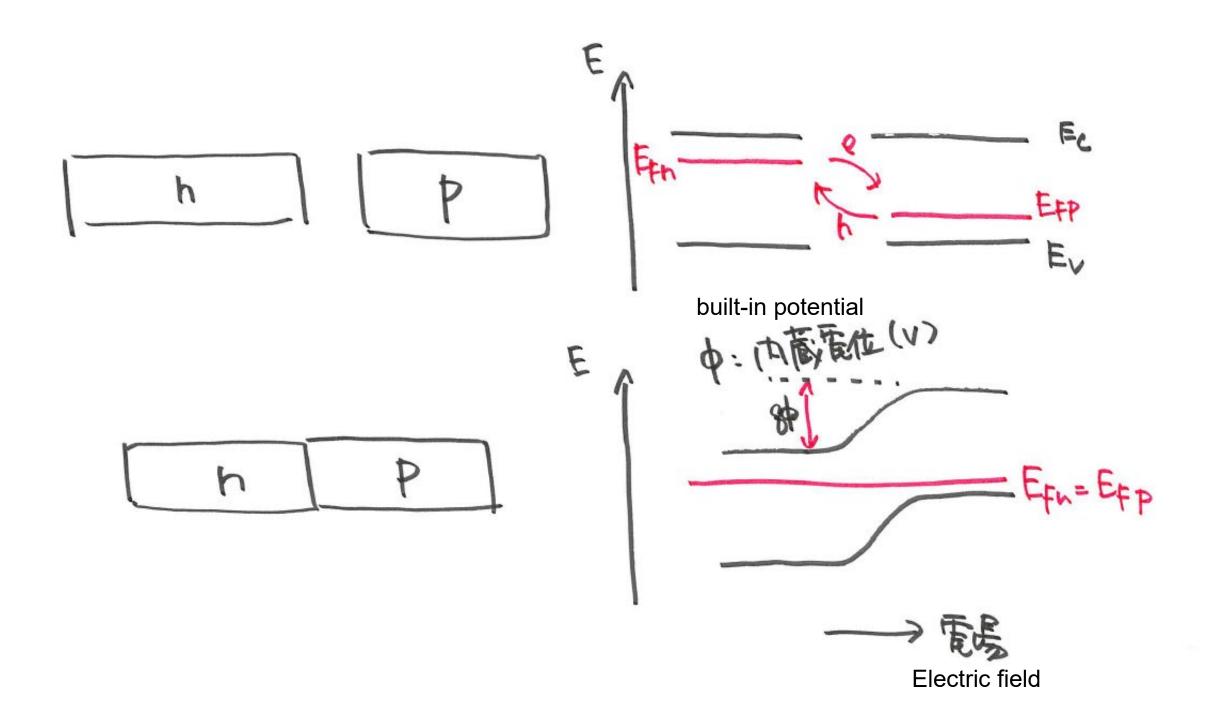
$$V = \mu \cdot E \longrightarrow \mu = \frac{U}{E} = \frac{104 (cm/s)}{50 (V/cm)} = 200 (cm^2/V.s)$$

diffusivity
$$D = \frac{kT}{g} \mu = \frac{1.38 \times 10^{-23} (\text{m}^2 \text{kg/s/k}) \times 300 (\text{k})}{1.6 \times 10^{-19} (\text{c})} \times 200 (\text{cm}^2/\text{v·s})}$$

Einstein relation

pn junction **聖新神** Rectifying effect デバスード diode Electric field Depletion layer 「再発達recombination Tick diffusion





temperature

て、ファファ 海点

Ti energy Tz

MI>MZ

METTOT= Ton, chemical

potential

particle

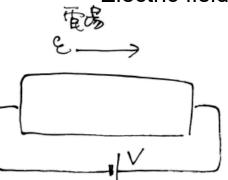
Ma

particle

Elementary The solution
$$P = P_1 dx + P_2 dx + P_3 dx = 0$$

Elementary Electric field Electric

_ Electric field



h

Force on the hole
$$\frac{dEv}{dx}$$

$$\frac{dEv}{dx}$$

Force on the electron
$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x} = -\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x}$$

演習1 Exercise1

アクセプター講覧 NA=1×10/2013のp-Siを ドナー講覧 Na=1×10/2013のp-Si の pn接続にないる内蔵電位をすぬる。 (300K).

 $E_{p}=E_{c}-E_{v}=1.1eV$ $N_{c}=2.86\times10^{19}/cm^{3}$ $N_{v}=2.66\times10^{19}/cm^{3}$ $E_{t}=0.026eV$ $E_{t}=1.6\times10^{-19}c$

Evaluate the built-in potential for the pn junction where the acceptor density and donor density in Si are $N_A=1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ and $N_D=1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, respectively.